

Europäisches Patentamt European Patent Office

EP 0 887 204 A2 (11)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (12)

Office européen des brevets

(43) Veröffentlichungstag: 30.12.1998 Patentblatt 1998/53 (51) Int. Cl.6: **B41N 3/06**

(21) Anmeldenummer: 98109903.9

(22) Anmeldetag: 29.05.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 24.06.1997 DE 19726700

(71) Anmelder:

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 69115 Heidelberg (DE)

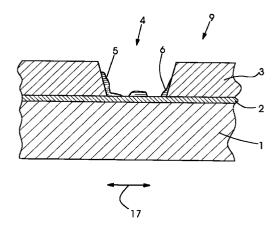
(72) Erfinder:

- Schmitt, Dieter 69207 Sandhausen (DE)
- · Schmitt, Reiner 69226 Nussloch (DE)

(54)Druckformreinigungsverfahren

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Reinigen von bebilderten Druckformen von Bebilderungsrückständen, wobei ein Reinigungsfluid, welches Wasser und ein Reinigungskonzentrat definierter Zusammensetzung enthält, verwendet wird.

Fig.1



25

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Reinigen von bebilderten Druckformen von Bebilderungsrückständen gemäß dem Oberbegriff von 5 Anspruch 1.

Die Plattenbebilderung, z. B. direkt in der Druckmaschine ohne eine konventionelle Plattenkopie, erfolgt mittels eines Computers, welcher Daten für in einem Raster Image Processor zu erzeugende bitmap-Dateien aus electronic-publishing-Systemen übernimmt und für jede Druckfarbe eine Bitmap zu den Druckwerken sendet. Dort bebildert jeweils ein Schreibkopf speziell beschichtete Druckformen auf Druckformzylindern. Die Druckformen können einen dreischichtigen Aufbau aufweisen, z.B. mit einer Trägerschicht auf Polyester-Basis, einer auf die Trägerschicht aufgebrachten drukkenden Schicht auf Titan-Basis, welche infrarotabsorbierende Eigenschaften aufweisen kann, und einer auf die druckende Schicht aufgebrachten nichtdruckenden Schicht auf Silikon-Basis, z.B. Silikongummi. Derartige Druckformen können im Offsetdruck ohne Feuchtmittel - dem Trockenoffset - eingesetzt werden. Die Druckformen können als Druckplatten oder -folien auf den Druckformzylinder aufgespannt werden oder auf andere Weise auf diesen aufgebracht werden. Das Aufbringen einer flüssigen Schicht auf die Druckformmantelfläche mit nachfolgender Härtung der Schicht ist möglich. Die ablative Bebilderung kann mittels eines Schreibkopfes erfolgen, indem z.B. durch von Elektroden erzeugte Funken oder durch von Laserdioden erzeugte Laserstrahlen auf der Druckform die farbführende Schicht freigelegt wird, wobei die nichtdruckende Deckschicht an den druckenden Stellen, den Bildpunkten, thermisch zersetzt oder verdampft wird. Als Rückstände dieses Bebilderungsprozesses verbleiben Partikel und Umwandlungsprodukte der nichtdruckenden und auch der eventuell geringfügig angegriffenen druckenden Schicht auf den druckenden Bereichen der Druckform. Diese Bebilderungsrückstände müssen entfernt werden, damit eine gute Farbannahme an diesen Stellen und kein Tonen auftritt und ein Druckbild hoher Qualität erzielt wird. Die Entfernung der Bebilderungsrückstände kann manuell und/oder maschinell mittels einer Reinigungseinrichtung erfolgen, indem ein Reinigungsorgan, z.B. ein Reinigungstuch, unter wohldosiertem Druck auf die Druckformoberfläche eine - z.B. durch ein Drehen des Plattenzylinders bei gestellfixem Reinigungsorgan bewirkte - Relativbewegung zur zu reinigenden Druckformoberfläche ausführt. Dabei kann das Druckformreinigungsfluid vor und während des Reinigungsvorganges auf das Reinigungsorgan und/oder die zu reinigende Druckformoberfläche aufgebracht, z.B. gesprüht, werden.

Die DE 195 15 721 beschreibt eine Vorrichtung zur Reinigung von Zylinderoberflächen in Rotationsdruckmaschinen, mittels welcher sich ein Reinigungstuch besonders günstig beim Reinigungsvorgang an eine Mantelfläche eines zu reinigenden Zylinders pressen läßt, wobei Form- und Materialungenauigkeiten ausgeglichen werden sowie der Anpreßdruck über die Formatbreite vergleichmäßigt wird. Dadurch kann ein hinreichend hoher Anpreßdruck erzeugt werden, um Silikonrückstände und andere bei der Direktbebilderung einer Druckform entstehenden Rückstände von der Druckformoberfläche nach Anlösung vollständig durch die Reinigungstuchbahn abzunehmen. Weiterhin wird vermieden, daß ein das Reinigungstuch anpressendes Andrückelement durch ein aggressives Waschmittel, welches zum Anlösen von Silikon Lösungsmittel enthält, chemisch angegriffen wird.

Es ist bekannt, daß zur Reinigung von Druckformen mit einer druckenden Schicht auf Titan-Basis und einer nichtdruckenden Schicht auf Silikon-Basis alkoholhaltige, z.B. isopropanolhaltige Reinigungsfluide verwendbar sind. Derartige Reinigungsfluide werden in Druckmaschinen auch zur Reinigung von Walzen und Zylindern von Farbresten und anderen Verschmutzungen eingesetzt. Nachteilig wirkt sich jedoch der niedrige Flammpunkt des enthaltenen Isopropanols aus. Das bei der Druckformreinigung verdunstende Isopropanol kann zusammen mit der Umgebungsluft ein entzündbares Gasgemisch bilden und bei einem der Druckformreinigung unmittelbar folgenden weiteren Bebilderungsvorgang aufgrund der durch diesen verursachten hohen Temperaturen entzündet werden. Um der Explosionsgefahr entgegenzuwirken, ist eine Absaugung des Gaswährend des Reinigungsvorganges gemisches notwendig, da zwischen den Bebilderungsvorgängen zweier Druckformen aus wirtschaftlichen Gründen nicht soviel Zeit zur Verfügung steht, daß ein hinreichendes Verflüchtigen und Verteilen des Gasgemisches abgewartet werden kann. Weiterhin sind isopropanolhaltige Reinigungsfluide, je nach Konzentration des Isopropanols mehr oder weniger, umwelt- und gesundheitsbelastend.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zu schaffen, mit dem eine gründliche Reinigung einer Druckform von Bebilderungsrückständen erzielbar ist, und ein Reinigungsfluid zur Verwendung zur Druckformreinigung vorzuschlagen, durch welches die Nachteile des obengenannten Standes der Technik vermieden werden.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch ein Verfahren mit den Merkmalen von Anspruch 1 und durch die Verwendung eines Reinigungsfluids gemäß der Merkmale von Anspruch 16 gelöst. Weitere Merkmale sind in den Unteransprüchen enthalten.

Gemäß der Erfindung ist ein Verfahren zur Reinigung einer bebilderten Druckform mit einer nichtdrukkenden Schicht auf Silikon-Basis vorgesehen, wobei ein Reinigungsorgan einen definierten Anpreßdruck auf die zu reinigende Druckformoberfläche ausübt, eine Relativbewegung zwischen Druckform und Reinigungsorgan erfolgt und ein Reinigungsfluid auf die zu reinigende Druckformoberfläche aufgebracht wird und

bei dem ein Reinigungsfluid verwendet wird, welches neben Wasser als Bestandteil ein Reinigungskonzentrat enthält, das 1 bis 30 Masseprozent, vorzugsweise 20 bis 30 Masseprozent, anionische Tenside und 1 bis 30 Masseprozent, vorzugsweise 20 bis 30 Masseprozent, nichtionische Tenside entält. Als anionisches Tensid kann Alkylbenzolsulfonat und als nichtionisches Tensid kann Alkoholetoxylat verwendet werden. Das Reinigungskonzentrat kann 0,1 bis 5 Masseprozent Rückfettungskomponenten enthalten. Als Rückfettungskomponenten können Fettsäurediethanolamide bzw. Kohlensäureamid verwendet werden. Das Reinigungskonzentrat kann 1 bis 25 Masseprozent Lösungsvermittler, Konservierungsmittel, z. B 0,05 bis 3 Masseprozent Konservierungsmittel, ein Desinfektionsmittel auf Natrium-Silberchlorid-Komplex-Basis, Komplexierungsmittel, z. B. 0,1 bis 2 Masseprozent Härtestabilisatoren, enthalten. Weiterhin kann das Reinigungskonzentrat Wasser enthalten. Das Reinigungsfluid kann neben Wasser 1 bis 25 Volumenprozent Reinigungskonzentrat enthalten. Vorzugsweise kann das Reinigungsfluid 1 bis 2,5 Volumenprozent Reinigungskonzentrat enthalten. Vorzugsweise kann der negative dekatische Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration des Reinigungsfluides einen Wert zwischen 5 und 8 aufweisen.

Überraschenderweise stellte sich heraus, daß sich gute Reinigungsergebnisse erzielen lassen, wenn anstelle eines alkoholhaltigen Reinigungsfluides ein Reinigungsfluid verwendet wird, welches neben Wasser ein für die Verwendung im Haushalt, z.B. für das Spülen von Geschirr, geeignetes Reinigungskonzentrat enthält. Auf diese Weise ist eine Explosionsgefahr ausgeschlossen und kann den Gesundheits- und Umweltschutzerfordemissen auf beste Weise entsprochen werden. Weitere Untersuchungen zeigten, daß sich der beste Reinigungseffekt mit einem Reinigungsfluid obengenannter vorzugsweiser prozentualer Zusammensetzung erreichen läßt. Als geeignete Reinigungsorgane lassen sich Tücher - insbesondere weitertaktbare Tücher - oder Bänder, Walzen, Bürsten, Bürstenwalzen und Andrükelemente mit gewebe-, plüsch- und vliesartiger oder andersartiger Oberflächenstruktur mit Saugund/oder Reinigungswirkung verwenden.

Durch die gemeinsame Anwendung eines solchen Reinigungsorganes und des erfindungsgemäßen Reinigungsfluids wird eine gründliche Reinigung der Druckform ermöglicht und bei sachgerechter Durchführung eine Beschädigung der Druckform durch ein etwaiges Zerkratzen vermieden. Somit kann auch ein beim nachfolgenden Drucken aufgrund mangelhafter Reinigung auftretendes Tonen vermieden werden. Die Relativbewegung zwischen Druckform und fixierbarem, z.B. gestellfixem, Reinigungsorgan kann vorzugsweise durch eine Druckformzylinderrotation mit einer wesentlich langsameren Geschwindigkeit als die Maschinengeschwindigkeit - im sogenannten Kriechgang erfolgen. Eine zusätzliche traversierende Bewegung

des Reinigungsorganes in Plattenzylinderachsenrichtung ist möglich. Es können mehrere Reinigungsgänge, z.B. eine trockene Hauptreinigung mit Absaugung der Bebilderungrückstände und eine nachfolgende Feinreinigung bei Einsatz des Reinigungsfluides, ein Spülen und ein Trockenwischen sowie ein Verändern der Rotationsgeschwindigkeit und des Drehrichtungssinnes des Druckformzylinders, ein Wechseln des eingesetzten Reinigungsorganes sowie der Einsatz mehrerer Reinimit unterschiedlicher gungsfluide prozentualer Zusammensetzung und Konzentration des Reinigungskonzentrats während der Reinigung einer Druckform vorgesehen sein.

Das erfindungsgemäße Verfahren läßt sich sowohl zur Reinigung von bebilderten Offsetdruckform des konventionelle Offsetverfahrens mit Verwendung eines Feuchtmittels und zur Reinigung von Trockenoffsetdruckformen für den wasseriosen Offsetdruck als auch zur Reinigung von bebilderten Druckformen des direkten Flachdrucks (Dilitho) sowie zur Reinigung von im Computer-to- press oder Computer-to-plate-Verfahren direkt bebilderten Druckformen anwenden, wenn die genannten Druckformen eine nichtdruckende Schicht auf Silikonbasis aufweisen.

Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf die Zeichnung erläutert.

Es zeiat:

25

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Rasterpunktes einer bebilderten Druckform im Querschnitt

Figur 2 ein besonders vorteilhaft ausgebildetes Reinigungsorgan.

In Fig. 1 ist der Aufbau einer bebilderbaren Druckform, bestehend aus einer stabilen Trägerschicht 1 auf Polyesterbasis von, z.B. 0,18 mm Dicke, einer druckenden Schicht 2 auf Titanbasis und einer nichtdruckenden Schicht 3 auf Silikonbasis, von z.B. 2-3 μ m Dicke, dargestellt, wobei auf dem Grund des Bildpunktes 4, von z.B. 35 μ m Durchmesser, zu entfernende Bebilderungsrückstände 5, 6 vorhanden sind.

In Fig. 2 ist ein vorteilhaft ausgebildetes Reinigungsorgan 7, 8 dargestellt, wobei das weitertaktbare Reinigungstuch 8 durch ein elastisches Andrückelement 7 gegen die Oberfläche der Druckform 9, welche auf dem Druckformzylinder 10 aufgespannt sein kann, angestellt werden kann. Der Anpreßdruck kann dabei über ein dtuckmittelbeaufschlagbares Organ 11, z.B. ein druckluftbeaufschlagbares Profilschlauchelement, definiert eingestellt werden.

Wie in Fig. 2 schematisch dargestellt, kann das im Reservoir 12 befindliche Reinigungsfluid 13 mittels einer Pumpe 14, der mit der Bebilderungseinheit 15 direkt bebilderten Druckform 9 zugeführt werden, indem es direkt auf die Druckform 9, wie gezeigt, oder auf eine Auftrags- und/oder Reinigungswalze, z.B. eine Bürsten-

10

15

20

25

30

walze, aufgesprüht wird oder indem es über ein Andrükkelement, insbesondere eines mit Kapillareffekt des Materials, und ein weitertaktbares Reinigungstuch auf die Druckform 9 aufgebracht wird. Der Druckformzylinder 10 führt im Kriechgang der Druckmaschine Drehbe- 5 wegungen beider Drehrichtungssinne aus und wird dabei vom Antrieb der Druckmaschine angetrieben. Auf diese Weise werden sowohl die Bebilderungsrückstände 5 hinter den beim Drucken vorlaufenden Kanten des Bildpunktes als auch die Bebilderungsrückstände 6 im Winkel der nachlaufenden Kanten sicher durch das Reinigungsorgan entfernt (siehe Figur 1). Das Andrükkelement 7 und das Reinigungstuch 8 können beim Reinigungsvorgang eine in Richtung Druckformzylinderachse changierende Bewegung ausführen.

Das Reinigungsfluid kann beispielsweise folgende Zusammensetzung aufweisen:

Reinigungskonzentrat 2,5 Volumenprozent Wasser 97,5 Volumenprozent

Das Reinigungskonzentrat kann dabei bezogen auf dessen Gesamtmasse (Masseprozent)

25 % Alkylbenzolsulfonat

25 % Alkoholethoxylat

3 % Fettsäurediethanolamid

1 % Lösungsvermittler enthalten.

Weiterhin kann das Reinigungskonzentrat Konservierungsmittel und Komplexierungsmittel enthalten, wobei die auf die Masse des Reinigungskonzentrates bezogenen prozentuale Anteile diese Bestandteile vorzugsweise kleiner als 1% sein können. Die sich ergebende Massendifferenz zwischen der Summe obiger Anteile und 100% kann aus Wasser bestehen. Der ph-Wert des Reinigungskonzentrates kann 7 betragen.

BEZUGSZEICHENLISTE

- 1 Trägerschicht
- 2 druckende Schicht
- 3 nichtdruckende Schicht
- 4 Bildpunkt
- 5, 6 Bebilderungssrückstand
- 7 Andrückelement
- 8 Reiniaunastuch
- 9 Druckform
- 10 Druckformzylinder
- druckmittelbeaufschlagbares Organ 11
- 12 Reservoir
- 13 Reinigungsfluid
- 14 Pumpe
- 15 Bebilderungseinrichtung
- 16 Steuerungseinrichtung
- 17 Drehrichtung

Patentansprüche

1. Verfahren zur Reinigung einer bebilderten Druckform mit einer nichtdruckenden Schicht auf Silikonbasis, wobei ein Reinigungsorgan einen definierten Anpreßdruck auf die zu reinigende Druckformoberfläche ausübt, eine Relativbewegung zwischen Druckform und Reinigungsorgan erfolgt und ein Reinigungsfluid auf die zu reinigende Druckformoberfläche aufgebracht wird,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungsfluid neben Wasser als Bestandteil ein Reinigungskonzentrat enthält, welches 1 bis 30 Masseprozent anionische Tenside und 1 bis 30 Masseprozent nichtionische Tenside enthält.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungskonzentrat als anionisches Tensid Alkylbenzolsulfonat enthält.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungskonzentrat als nichtionisches Tensid Alkoholethoxylat enthält.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungskonzentrat 0,1 bis 5 Masseprozent Rückfettungskomponenten enthält.

Verfahren nach Anspruch 4, 35 5.

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungskonzentrat als Rückfettungskomponente Kohlensäureamid (Harnstoff) enthält.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder Anspruch 5, 40

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungskonzentrat als Rückfettungskomponente ein Fettsäurediethanolamid enthält.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungskonzentrat 1 bis 25 Masseprozent Lösungsvermittler enthält.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungskonzentrat Konservierungsmittel enthält.

Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,

50

daß das Reinigungskonzentrat 0,05 bis 3 Masseprozent Konservierungsmittel enthält.

10. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungsfluid ein Desinfektionsmittel auf Natrium-Silberchlorid-Komplex-Basis enthält.

11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungskonzentrat Komplexierungsmittel enthält.

12. Verfahren nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungskonzentrat 0,1 bis 2 Masseprozent Härtestabilisatoren enthält.

 Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungsfluid 1 bis 25 Volumenprozent Reinigungskonzentrat enthält.

14. Verfahren nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungsfluid 1 bis 2,5 Volumenprozent Reinigungskonzentrat enthält.

15. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Reinigungsfluid einen negativen dekadischen Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration mit einem Wert zwischen 5 und 8 aufweist.

- 16. Verwendung eines Reinigungsfluids, welches neben Wasser als Bestandteil ein Reinigungskonzentrat, das 1 bis 30 Masseprozent anionische Tenside und 1 bis 30 Masseprozent nichtionische Tenside enthält, enthält, zur Reinigung einer bebilderten Druckform mit einer nichtdruckenden Schicht auf Silikonbasis.
- 17. Verwendung des Reinigungsfluids nach Anspruch 16, wobei das Reinigungskonzentrat als anionisches Tensid Alkylbenzolsulfonat enthält.
- 18. Verwendung des Reinigungsfluids nach einem der vorhergehenden Ansprüche 16 oder 17, wobei das Reinigungskonzentrat als nichtionisches Tensid Alkoholethoxylat enthält.
- Verwendung des Reinigungsfluides nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 16

bis 18, wobei

das Reinigungskonzentrat 0,1 bis 5 Masseprozent Rückfettungskomponenten enthält.

5 20. Verwendung des Reinigungsfluids nach Anspruch
 19, wobei
 das Reinigungskonzentrat als Rückfettungskompo-

nente Fettsäurediethanolamid enthält.

21. Verwendung des Reinigungsfluids nach Anspruch

19 oder 20, wobei das Reinigungskonzentrat als Rückfettungskomponente Kohlensäureamid (Harnstoff) enthält.

5 22. Verwendung des Reinigungsfluids nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 16 bis 21, wobei daß das Reinigungskonzentrat 1 bis 25 Masseprozent Lösungsvermittler enthält.

20

30

45

50

55

23. Verwendung des Reinigungsfluids nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 16 bis 22, wobei

das Reinigungskonzentrat Konservierungsmittel enthält.

25 enthä

24. Verwendung des Reinigungsfluids nach Anspruch 23, wobei das Reinigungskonzentrat 0,05 bis 3 Masseprozent Konservierungsmittel enthält.

25. Verwendung des Reinigungsfluids nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 16 bis 24, wobei

das Reinigungsfluid ein Desinfektionsmittel auf Natrium-Silberchlorid-Komplex-Basis enthält.

26. Verwendung des Reinigungsfluids nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 16 bis 25, wobei das Reinigungskonzentrat Komplexierungsmittel enthält.

27. Verwendung des Reinigungsfluids nach Anspruch

wobei das Reinigungskonzentrat 0,1 bis 2 Masseprozent Härtestabilisatoren enthält.

 Verwendung des Reinigungsfluids nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 16 bis 27, wobei

daß das Reinigungsfluid 1 bis 25 Volumenprozent Reinigungskonzentrat enthält.

29. Verwendung des Reinigungsfluids nach Anspruch 28.

wobei das Reinigungsfluid 1 bis 2,5 Volumenprozent Reinigungskonzentrat entält.

30.	Verwendung des Reinigungsfluids nach einem oder
	mehreren der vorhergehenden Ansprüche 16 bis
	29, wobei
	das Reinigungsfluid einen negativen dekadischen
	Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration
	mit einem Wert zwischen 5 und 8 aufweist.

31. Verwendung des Reinigungsfluids nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 16 bis 30, wobei 10 die Druckform eine aus Silikongummi bestehende nichtdruckende Schicht aufweist.

32. Verwendung des Reinigungsfluids nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 16 bis 15 31, wobei die Druckform eine druckende Schicht auf Titanbasis aufweist.

Fig.1

